FLIP CHIP ELEMENT

Patent number:

JP54128669

Publication date:

1979-10-05

Inventor:

KAWAMOTO KAZUNORI

Applicant:

NIPPON DENSO CO

Classification:

- international:

H01L21/92

- european:

Application number:

JP19780036469 19780329

Priority number(s):

JP19780036469 19780329

Report a data error here

Abstract of JP54128669

PURPOSE:To absorb the stress caused between the metal bump and the insulation layer with plastic nature of resin, by using resin for the insulation layer under the bump. CONSTITUTION:On the SiO2 13 opened at the diffusion layer 121, the AI wiring 14 is formed. On it, the PIQ 15 about 3mu thick is selectively coated and Cr 16 0.3mu thick and Cu 17 0.5mu thick are evaporated. Further, it is covered with the resist mask 19 2mu thick to form the copper bump 18 40mu thick with plating. Further, after removing the films 16,17 sequentially with etching, it is processed at 410 deg.C for 30 minutes under N2+H2 gas, the attaching strength of the bump section is increased to reduce the electric resistance. Succeedingly, after solder dip, it is sectioned into chips. With this method, the bonding of the bump is strong, the plasticity of resin is increased with the temperature rise to mitigate the stress, allowing to avoid the cracks and block the local alloying of metal due to strain.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(1) Int. Cl.²
H 01 L 21/92

業別記号 〇日本分類 99(5) C 1 庁内整理番号 ②公開 昭和54年(1979)10月5日 6741-5F

> 発明の数 1 審査請求_、未請求

> > (全 5 頁)

60フリップチップ素子

刈谷市昭和町1丁目1番地 日 七零装株式会社内

②特公出

顧 昭53-36469

展 200 00100

願 昭53(1978) 3月29日

仍発 明 者 川本和則

び出し

7/80-39

明

1発明の名称

フリファチファ電子

2 特許請求の策団

本発明は、ハイブリッドIC等のフェイスダウンボンデイング用フリップチップ電子の学田付用 金属パンプの構造を改良し、学留りで耐久性の向 上を得よりとするものである。 従来 耳知 心・

により生子内部の必要を行った

の上述に、絶職者を形成し、権紀金属配験者上に ある暗記絶母層の一名を選択的に除去して独口 あ を設け、その諸口部上に外部取出し電極となる半 田付可能な金嶌パンプを蒸着、メマキ法等により 形成していた。またパンプ下の前記絶殺者として は、CVD法又はスペッタ技事により生成された SiU2模が多用され、また金属パンプとしては、 単一復報で構成されることはむしろ補で、金銭パ ンプの最下層として、素着、またはスパッタ法で 形成した中間金属層を投け、印記金属パンプと前 記略受層との理論的な接着力を増したり、前記会 或パンプと 咖 記配線用金属場との間で熱処理工程 の際生じる金属間の反応を防止したりしている。 またパンプ上層は、例えば銅のように半田付可能 な金銭屋をメッキで構成することが多い。 このよ う に し て パ ン プ モ 券 庇 さ れ た 半 導 体 素 子 は 金 属 層 間または絶象者、企業者間の接着力を増するに、 または層間に生じているめ部的左内部広力を設和

するなにアニールと呼ばれる感色斑を行う。他方、 耐断性絶感質疑惑を用いてチップ表面を保養した ポンディングパッドを有する半導体電子の機成技 《従来暖知の技術である。

チョッチの発生は絶最層の構成方法によつて異るが、従来関知の方法ではCVD、SiOェデスペッチSiOェが多用されている。CVD SIOェ を用いる場合は工程は容易であるが、チラッチに

対して何く、パンプ下層金属を震撃すると自の左 板短略塵度とかアニーが工程での虚反を十分なだ け高くできなかつた。またスパッメSiUェを用 いる場合は、耐クラフク生はCVD SiOz と比べ ると必要されるが、スパッタ工程では加速された ・粒子がウェバーをたたくるによく知られているス パフタグメフジを生じる。このグメフジなパイポ -- ラスチの特に置小電視域でのよくとを低下した りMUS黒子の韓値を変化する。このメメッジを /775正 医皮するにはアニール星圧を高くする必要があり、 結局、パンプ下の絶縁着や、Si浸面にクラック を生じた。またある場合はタファチを生じるまで に至らなくても広力による最高盛のみ、ま子の内 部紀装用金属とパップ下部の金属間との合金の生 政が局部的に大きくなり、温せしくない大きなモ 気能技をもつ合金器を毎皮したりした。

他方、緊急性絶数解腎臓を用いて表面を保護したポンテインダパッドを有する半導体電子の従来 場知の最近にかいては、パッド部上の機能層をエッチンダ後来することが必須であり、結果この領

被は外部に常出した構造となる為に製造をテスト でポンデインダパッド部が腐態板装するという数 会的欠陥を有している。

大学では、 、 大学では、 、 大学では、 、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、 大学では、

ところで、このようを用途に利用できる機関としては、少なくとも金属パンプを構成するに足る金属と組み合されたとき動物性(通常400°C以上)があり、金属との密度力も強く(通常100 ロ/ロ以上)、半導体素子の表面保護としても見くなければならない。また、このような構成とすることにより、動物性機能の傾口部は金属パンプ

の早い見て使われる為、第ロ場付近の配・組用立成 者は外域と連載され、外間気によつて軽値される こともなくなるわけである。

以下本苑明を図に示す実施例により具体内に説 判する。まず本名明を実施したフリフプチップボ 子のパンプ語の新面を第1点に示す。半導体基体 としては、玄牧県P⁺ 又は n⁺ 導12をもつシリ コン基板11表面を、地板層であるシリコン製化 臓 (S i O z) 1 3 水第1 の関口部であるコンデ クト部13a以外を長つてかり、その上に全異だ 唯君としてアルミ妃能14がある。 Cの上にポリ イミド某階層の一性であるPIQ増15があり、 その上に中間会属層としてクロム語16、及び網 着17があり、さらにその上に網パンプ増18が ある。Cの腐皮にないて本実施何ではアルミ配験 140年さは1.5%、アエQ機関第150年さは 3 声、クロム 増 1 6 の年さは 0.3 声、 網 層 1 7 の 厚さは 0.5 月、 病パンプ暦 1 8 の厚さは 4 0 月と した。

次に、このようなフリップチップ電子の構成方

3

3

法を答2略によつて契略する。 答2番以に示す知 く、拡散層12、ショコン酸化調13、アルミ配 能14からせる半導体基件は従来の最知の方法で 容易に構成で言義に衰竭しない。この蓋件の上に 名2國四に示す如く、複状のPIQ岩脂をスピン ナーによつて整有し、タエハを350°Cでもつ て20分加騰してPIQ境難を優化させ、約38 の単さのPIQ増15を毎成する。その上にホト P 1 Q #15 液を用いてパンプ をヒドラジンを含むエフテング 2字篇: 機成個所 15 aのみを選択的にエフチング除去し た後、ホトレジスト號を除去液 (J 1 0 0) を用 いて筆去する。そしてCのウェハ表面に胃一真空 下で返載してチロム、錆を蒸煮し各々 0.3 月、0.5 ≠の単さの贈16.17を作る。

次いて、第2間 (C) に示す如く、パンプ系成 質域以外をホトレジスト (OMB) の2月の第19 で優い鍋メフキする。この鍋メフキによるパンプ 第18は40月とした。そして除去液でホトレジ スト19を除去し、まず鍋エフチング液にウエハー

ウェダ全面の網を 0.5 メエファンダ難 夫/字伝箔 ム字様入 メン する。エフチングはタロム舞16で止まり、 プ雇18下部以外の領増17は除去される。次い で第2因(D)に示す如く、ウェハーをグロムエ フチンダ液に長し、パンプ磨18下部以外のタロ ム暦16をエフチンダ除去する。エフチングはPIQ 着 1 5 で止る。このようにして作成されたパンプ を有するウエハーはパンプ器の付着強度を上げ、 夏気抵抗を下げる為にフォーミングガス(Nェガ ス: H ェガス=10:1) 中で、410° Cで30 分無処理する。CO工程の後ゥエハーをフラッチ スに長し、半田デイファして鋼パンプに半田を付 け、チップにコットした後へイブリッド用チップ として料用される。

次に、パンプの表皮方法の評価としては、①パンプの接着強度があること、②発生選工程(アニール工程)にかいて広力が夕まく、独存張も緩和され、結果としてパンプ下にかける結成者のチラファ、又はシリコン領れ、又は亜による全異態の 是窓的を合金化の増進がないこと、②PェQ署15

がアニール工程の悪により分解又は劣化したいで と、④ 系全体として耐久性がよいでと、等が考え られる。

まず①の要着強度は、PIU増15と現化シリ コン暦13が500年/d、PIQ前15とチロ 上層16が600年/司以上、P I Q 層15とア ルミ記載器14か550年/は、チロム増16と アルミ記録署14、及びクロム増16と興増17 水各々600年/世以上あることが確認されてい る。C扎は電框要書に用いる鉛半田の引張り強さ 400~600年/世代氏工匠數し、実用上十分 **を強度を有するといえる。次に、②の無的な応力** に関しては、御窟は嘉皮が高くなれば一般に軟化 して現性が増し、応力の緩和作用が書き、 P I Q 匿15-金属層間の応力を吸収するのみでなく、 金属層間、金属層一酸化シリコン質関等の変素、 仲華がPIQ層に向つて起り基くこの部分の広力 る最和する。結果として、従来用いていた C ∀ D 又はスペッタによる810ェでは更けられたかつ た広力又は歪みによるクラフタ等が音無となつた。 また③PIQの耐熱性はそれ食までは450~ 500° Cあることが知られている。しかし、ある誰の金質と要替した状態では触媒作用が生じ耐 熱性が劣化することがある。この触媒作用は年ギスのエネルギーが100 Kcal/MoL 以下の金属 に対して現れ、本実施側のアルミニウム、クロム は各々380 Kcal 、260 Kcal/MoLであり、 耐熱性の劣化は超らない。そつて、本実施側のよ りに410° Cの映場面にかける耐熱性は十分ある。

次に、③電子の対象性、耐湿性に関しては、よく知られているようにPIQは極めて優れたペッペーション効果があり、電子特性の変動防止や、内部配能用アルミニウムの関連ない。さらに、PIQの優れたペッペーション効果に加えて、。 で、PIQの優れたペッペーション効果に加えて、 従来のポンディング方式による電極取り出しを行う半導体電子にかいては、ポンディングパッド部のPIQを決まする事に、耐産試験にかいてこの個所が認

Best Available Copy

にパンプによつて電便取り出しを行うと、電便部付近においてもパンプ下の中間会質量がPIQと受信され、さらにパンプは40月の単さを育するみ、電極の質量断量も起りにくい。即ち、本党明になるフリップチップ電子は電子表面がPIQ又はパンプにより完全に外部と運動され、非常に良い耐久性、動産性をもつ。

近にかいても有記した電極下部の中間会理機が制 何と無管して郵应されてかり、チップ表面は電極 取り出し部に接つて外部と適断され、優れた耐機 境性を有する。

4 図面の簡単な説明

第1回は本発明フリップチップ電子の一実施例を示す新面函、第2回(A)。 (B)、 (C)、 (D)は本発明電子の製造工程の一例を示す工程図、第3回は本発明電子の他の実施例を示す新面図である。

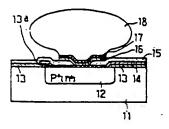
11…半導体基体をなすシリコン基板。12… 不純物層をなす拡散者。13…シリコン酸化資。 14…企業配験層をなすアルミ配義。15…動無 性絶最複配層をなすアエQ複配層。16。17… 中間企業層をなすクロム層。銅雕。18…金属パンプ層をなす網パンプ層。

パッド下のPIQ層15の競性更新は吸小であり、 パッド部と下部配験間のレロートやパッド下部記 時の更高水和らかい。

以上述べたように本子製は、フリップチップ電Z字IT正子のパンプ係を構成する場合に、チップ内部配接 全異層の上に耐熱性のある絶象機程層を用い、そ の上に一切以上から成る中間会異層を投け、さら にその上に半田付可能を会属パンプを形成するこ とを特徴としている。さらに、チップ内部配接会 製売絶象機器、及び中間会異層は互いに接着 入が強く、かつ絶象機関の耐熱性を劣化する技能 作用がないような材料の組合せとなつていること を特徴といような材料の組合せとなっていること を特徴といような材料の組合せとなっていること を特徴といような材料の組合せとなっていること

単記のようを構成とすることにより、パンプを 所成した後の無処理工程にかいて、発展技事の違いによって生じる内部応力を問程器に公収援和で、 7年版入 を、結果として絶象者やショコン表面に生じるタ ファナの発生や、異常な金属間の増速拡散の発生 を防止できる。またチェア表面はパマンペーション シも長の優れた絶量機関節が置い、かつ電極部件

SE 1 SA



第 3 图

